

半導体デバイス・プロセス開発におけるデータ利活用

ARIM 高度デバイス領域 / μ SIC 合同研究会

2026.3.13. FRI 13:00～

RISE GATE NIHONBASHI (日本橋)
カンファレンス A



文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）高度デバイス領域と東北大学マイクロシステム融合研究開発センター（ μ SIC）は、デバイス・プロセス開発におけるデータ利活用をテーマとした合同研究会を開催します。先端加工技術や計測データ利活用の最新動向を共有し、デバイス・プロセス開発の高効率化、高度化に向けた課題と展望を議論します。研究会終了後に交流会も開催いたします。皆様ぜひご参加ください。

■開催日間：2026年3月13日（金）13:00～
※終了後交流会

■会場：東京都中央区日本橋室町1丁目
7-1 スルガビル7階

■共催：

文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）高度デバイス領域／東北大学マイクロシステム融合研究開発センター（ μ SIC）／MEMSパークコンソーシアム（MEMSPC）

■参加費：無料

（交流会参加費2,000円、MEMSPC会員企業は1名無料）

■参加申込：以下Google Form の他、事務局
あてE-mail、FAXでも受け付けます。
<https://forms.gle/3qcFjsiPuyVxqwEY7>



（参加申込〆切：2026年3月6日）

■問い合わせ先（研究会事務局）：

東北大学マイクロシステム融合研究開発
センター（ μ SIC） 大高剛一/早川昌子

koichi.ohtaka.e8@tohoku.ac.jp

masako.hayakawa.b1@tohoku.ac.jp

TEL 022-229-4113 / FAX 022-229-4116

<プログラム>

13:00-13:05 主催者挨拶
東北大学 μ SIC教授 戸津健太郎

13:05-13:35 招待講演
東北大学AIMR准教授 赤木和人

13:35-14:05 招待講演
(株)エイゾス 創業者 河尻耕太郎

14:05-14:35 招待講演
産業技術総合研究所 研究主幹 栗原一真

14:35-15:05 ARIM事業紹介
(装置/データ利用、半導体基盤PF)

15:05-15:35 コーヒーブレイク
ポスター展示



15:35-16:00 香川大学 教授 寺尾恭平

16:00-16:25 豊田工業大学 教授 佐々木実

16:25-16:50 筑波大学 教授 末益崇

16:50-17:15 東北大学 准教授 大野裕
准教授 森山雅昭

<交流会> 17:20~19:20

会場：RISE GATE NIHONBASHI ラウンジ

